PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

61-224122

(43)Date of publication of application: 04.10.1986

(51)Int.Cl.

G11B 5/66 G11B 5/704 G11B 5/706

(21)Application number : 60-065532

(22)Date of filing:

29 03 1985

(71)Applicant: HITACHI METALS LTD

(72)Inventor: ICHIKAWA KOJI

FUJII SHIGEO MURAKAMI SHIRO ENDO SHIGEO

(54) MAGNETIC RECORDING MEDIUM AND ITS PRODUCTION

(57)Abstract:

PURPOSE: To obtain the titled medium for horizontal recording having excellent magnetic characteristic and corrosion resistance by composing the magnetic film of a Co-base alloy contg. one or ≥2 kinds among Ru, Ti and Hf and which is an h.c.p. crystal consisting essentially of crystal grains having specified grain diameter and whose C axis is substantially in the plane. CONSTITUTION: A substrate layer and a magnetic layer are formed on a discoid substrate and a protective film (sputtered amorphous, graphitic or diamond carbon films and a coated lig. lubricant) is, if necessary, coated on the surface of the magnetic layer. The magnetic film is composed of a Co-base alloy contg. one or ≥2 kinds among ≥0.5at% Ru, ≥5at% Ti and ≥5at% Hf where the total amt, is regulated to ≤22at%, which is an h.c.p. crystal consisting essentially of crystal grains having 100W500Å grain diameter and whose C axis is substantially in the plane. Although ceramic (e.g., of Al2O3) and glass can be used as the substrate, an aluminum substrate and the substrate of an aluminum alloy (contg., for example, 3.9wt% Mg and the balance essentially of Al) are more preferably used.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than

the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection

Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

◎ 公開特許公報(A) 昭61-224122

@Int_C	1,2			識別記号	厅	内整理番号		砂公開	昭和61年(1	.986)10月4日	
G 11 E		5/66 5/704 5/706 5/85				7350-5D 7350-5D 7350-5D 7314-5D	審査請求	未請求	発明の数:	2 (全6頁)	
∞発明の名	称	磁気	经纪	媒体および	その製	造方法					
				②特 関	昭60	-65532					
				②出 頭	昭60	(1985)3月2	9日				
勿発 明	渚	क्तं	Л	排 1	-	熊谷市大字: 所内	ミケ尻52007	6 出立会	企 属株式会社	磁性材料研究	
切発 明	耇	藤	井	寬		熊谷市大字: 所内	三ケ虎52007	图 日立红	金属铁式会社	磁性材料研究	
03発 明	省	村	£	志	NS.	熊谷市大字: 所内	三ケ尻5200%	日立会	金属株式会社	磁性材料研究	
勿発 明	者	遠	藤	重」		熊谷市大字= 所内	Eケ尻5200 ね	日立4	全属株式会社	磁性材料研究	

羅

弁理士 高石 橋馬

AM COMPANIES

磁気記録媒体およびその製造方法 発明の名称 特許請求の範囲

印出 翔 人 日立金属株式会社

01 (01)

郊代 理 人

(1) ディスク形基板の板面上に、下地層及び磁 性膜層が形成された磁気記録媒体において、 群性臓は、

- (イ) 0.5 at%以上のRu, 5 at%以上のTi. 5 at%以上のHfの1種あるいは2種以上を総置で22 at%以下含むCo基合金であり、
- (ロ) 100~500人の対径の結晶対を主体 とし、
- (ハ) そのC軸が実質的に面内にあるh.c.p.結 品である、
- ことを特徴とする磁気紀録媒体。
- (2) 磁性膜はColf とCol の双方がX線的に検出 されないことを特徴とする特許請求の範囲第1項 記載の磁気記録媒体。
- (3) 基板はアルミニウム基体又はアルミニウム 基合金基板であり、その上にアルマイト膜が形成 されていることを特徴とする特許請求の範囲第1

項又は第2項記載の磁気記録媒体。

東京都千代田区丸の内2丁目1番2号

(4) 下地層の形成されたディスク形基板を室温 から300℃の温度に保持し、最終製品の成分と ほぼ同じ成分の合金ターゲットを使用して、窒素 を含む不活性気体雰囲気中で上記基板上にスパッ タリングあるいは蒸着をして容素を含む遺贈を形 成した後、この薄膜を加熱して薄膜に含有されて いた窒素を放出し、0.5 at%以上のRu, 5 at%以 上のTi, 5 at%以上のHfの1種又は2種以上を総 番で22 at%以下会むCo基合金で、100~500 Å の粒径の結晶粒を主体とし、そのC軸が主として 面内にある実質的にh.c.p.結晶構造を有する磁性 薄膜とすることを特徴とする磁気記録媒体の製造 方法.

(5) 上記簿膜がアルマイト処理したアルミニウ ム基体又はアルミニウム基合金基板上に形成する ことを特徴とする特許請求の範囲第4項配載の製 造方法。

(6) 上記薄膜が400~1000人の厚さであ ることを特徴とする特許請求の範囲第5項記載の 朝滑方法。

(7) 上記基板をスパッタリングあるいは蕎麦時 に整温から100での温度に保持することを特徴 とする特許譲求の範囲第4項記載の製造方法。

(8) 上記加熱処理を真空雰囲気中で310~ 500℃の温度で行うことを特徴とする特許請求 の範囲第4項乃至第7項配載の製造方法。 発明の辞報な説明

(密撃上の利用分野)

本発明は磁気配線媒体、特に水平即ち面内配線 に使用されるリジッド磁気配線ディスクに関する。 (排車の特符)

リジットディスタの超気配験媒体としてはァー ヘフタイト(アーチョウ3) 物味、Coード版、Coード - Pt臓あるいはCoードード 膜が使用されている。 ヘマタイト整金蔵株はアルミニウムあるいはアル ミニウム合金素板上に樹脂とともに海原状に形成 される。このヘマタイト整付嫁体は基別にわたり 広い用途に使われていた。しかし、最近になって 高配録性度ディスクの高い需要が起って来たが、 ヘマタイト塾布媒体では高記録密度に対応出来ない。 そこでヘマタイト塾布媒体に代って、薄膜媒体が高記録密度の用途に提案されている。この薄膜媒体としてはメッキ及び蕎薯媒体がある。

Co-Hi-P のようなメッキ線体には接収した化学物質による罵虫が起るなどの欠点がある。また、この罵虫のためにデータの蓄き込み、読み出しする際のエラーが起るので、極めて高い記録密度を達成することが出来ない。メッキ課機体は本質的に高い欠陥密度を有し、耐食性に劣るものである。

これに比して、スパックリングや高着で作った 門飯裏体は、電温物性、ば上性、耐久性、損傷、 原廷、欠陥密度、耐食性、現生物性のすべての 可優れていることが等えられて来た。 森容薄膜 様として、例えばco-HI-Pt+でco-HIなどのコパ ルト基合金が高い水平制鉄密度の磁気配鉄媒体に 適しているとして提案されている。 Co-Ni-Pt, Co-Ptは水平紀鉄で適したものであるが、高低な 不満であるPtを約10atkを人でいるので、 鞣体

の価格も高いものとなっている。

他方、直接にスパッターしたCo合金膜はC輪が スパッター面に垂直になる傾向があるので、水平 記録に適さない。

水平記録媒体用としてスパッター環膜磁気記録 媒体が文獻で報告されている。朝田の J. Appl. Phys. 52 (5) May 1882 P.3785 fisich coercivity Co and Co—Ni alloy files" 及びJ. Appl. Phys. 52 (10) Oct. 1882 P.6941 fifect of altrocen on the high coercivity and alcrostructures of Co —Ni alloy files" 及び特許出 観特問題 5 7 - 7 2 3 0 7 号によれば、金属コパ ルトあるいはCo—Ni合金を蜜素を含む評問気中の スパッターを行い窒素を含む理膜を形成し、その 上で真空あるいは不活性ガス中で熱処理して、良 好な磁気特性をもった保膜磁気記録媒体を得てい る。これらの文献では、スパッタリングはスパッタ 一限中に十分に窒素を含ませるために液体窒素 で冷した基板に対して行う必要がある。

(発明が解決しようとする問題占)

このように液体窒素で落板を冷却するので、液 体窒素を消費する上に複雑なスパックリング装置 となり、基板の両面同時スパッターが出来ないな どのためにディスクの製造版価が高くなる。

また、Co基合金は通常の場合脈直磁気記録用の 媒体として用いられるものであるが面内磁化用の 媒体としても優れた特性を示すことが、本発明者 らは複踏して本発明にいたったものである。

本発明は優れた磁気特性を有し、耐食性の良い 水平配録用の磁気配録媒体及びそれの製造方法を 提供することを目的とする。

本発明の他の目的は、室温以上の温度の基板に スパッターして水平磁気記録媒体を作ることので きる製造方法を提案することである。

(問題点を解決するための手段)

本発明の遊気記録媒体は、ディスク形器域上に 下地階及び磁性層が形成されており、必要によっ て磁性層の表面に保護膜(スパッターされたアモ ルファス状。グラファイト状あるいはダイヤモン ド状のカーボン膜や液体潤滑材の塗布など) が形成されて、

磁性膜は、

- (4) 0.5 mt以上のRu、5 mt以上のfi, 5 mt以上のHfの1種又は2種以上を総量で22 mt %以下含むCo基合金であり、
- (ロ) 100~500人の粒径の結晶粒を主体 とし、
- (ハ) そのC輪が実質的に面内にあるh.c.p.結 品である、
- ことを終徴とするものである。

この磁性膜は機関するCoR やCoO の双方がX線 的には検出されないことが整ましいが、化準分析 によっては複数や酸量が5 a t M以下検出されるこ ともある。

なお、本別網書において「主体」とは、50% 以上の数の粒子がその粒径範囲に含まれることを いい、この粒径の側定は電子類微鏡によって観察 することにより行われる。

使用される基板としては、セラミックス(例え

ば A L zOs 系) やガラスも用いることが出来るが、 アルミニウム基体やアルミニウム合金基板(例え ば3.9 重量%のMaを含み残部実質的に 42の合金) が望ましい。アルミニウム基体やアルミニウム合 金基板の場合、アルマイト処理膜、Ni~P メッキ 膜、Crスパッター膜を下地として用いることが出 来るが、6~15 µmの厚さに付けたアルマイト 処理膜は適切なものである。磁気ディスクの外径 が3.5 " oのように小さな場合は、3 6 0 0r.p.m で回転しても間速度が小さいので、1~5μm程 度の深いアルマイト処理膜でもよいことがある。 磁気ヘッドと磁気ディスクとの締結、衝突による 糖陰に耐え、ディスク節の変形を防ぐためにはこ のアルマイト処理腺は十分な硬度、弱ましくはピ ッカース硬度Bvで300以上をもっていることが 必要である。NI-P の無電解メッキ酸は十分な塑 **変をもっているが、本塾明のディスクのように後** で熱処理を行うものである場合は、この熱処理時 の加熱によってNi-P 膜が帯磁することもあるの で、この蓄磁の起らない温度で熱処理を行わなけ

ればならない。Crのスパッターをした酸も利用することが出来るが、耐CSS 性を上げるには数1000 人の厚さに付ける必要があり、スパッター時間が 暑く掛る。

スパッター媒体の厚さは400~1000人で あることが望ましい。 媒体の厚さが薄するも場合、 十分な設力が得られないので、 磁電変換特性が劣 化する。 媒体の厚さが厚くなると保能力が低下す る傾向がある上に、スパッターリング時間が最く 掛って体瘤効率の点からよくない。

他の本発明の製造方法は、下地層の形成された ディスク形を胚を窒温から300℃の温度に保持 し、最終製品の成分とほぼ同じ成分の合金ターゲ ットを使用して、富素を含む薄膜を形成した後、 この薄膜を加熱して薄膜に含有されていた窒素を 放出し、0.5 a t %以上のFu、5 a t %以上のTi、5 a t %以上の#60 1 框又は2 種以上を総量で22 a t %以下るt 6 也の金含金で、100~500人の粒径 の結晶数を主体とし、そのC輪が主として耐る 名質的でした。、、。結晶構造の磁性強関とするこ とを特徴とするものである。

スパッタリング時の基板温度は、室温から300 セの間であってもよいが、生産性や資素の吸収の 容易さの点から 100 セ以下であることが望まし い。

また、スパッタリング後の熱処理は、スパッター膜に吸着されている窒素を放出する温度で行う 低い温度で熱処理を行った場合、十分に窒素を放 助するためには長い加熱時間が必要で、高い温度 の場合は短時間でよい。窒ましい温度範囲は 310 ~500でである。310で未満で熱処理を行う と数10時間の温処理が必要で実際的でない。 500で以上にすると脱ガスは急速に行うことが できるが、Co合血結晶の粒成長によって、 メートはか低下するおそれがある。

本発明の磁気記録媒体の磁性環膜は成分から云 えば、0.5 = 1 外以上のBe。5 = 1 外以上のFi.5 = 1 外以上のHiの 1 種あるいは2 種以上を設置で2 2 = 1 外含み提端実質的にCoである合金である。Ruを 0.3 = 1 外よかも少く会む場合には1cが機分で高く 0.3 = 1 外よかも少く会む場合には1cが機分で高く

Cu. Hnを少量合む場合もあるが数at%以下これ らを含んでも問題ない。

(作用)

本発明においては、窒素中でスパッタリンダした窒素を含むCo-Cr股は水平方向(面内)で振めて低い低化(4 x lla)しか示さず、ほとんど非既性であるが、これを恐想理して服窒素を行うと100~500/kの結晶粒に成長し、そのC的が実質的に面内にあるb.c.p.結晶相違となって、面内で侵れた组织物性を有する磁性媒体となるので研究能接媒体として優れたものとなる。

 直方向に配向していて面内磁気記録に適していない点と、本発明を比較するとその間の違は明らかである。

(実施例)

マグネシウムを4%会むアルミニウム合金基板 (欠きさ:外径130m,内径40m,厚さ1.9 m)をクロム数を含む銀俗中では解説型し、その 数面に10~17µmのアルマイト層の下地囲を 形成し、かつその変更でを2µm程研費し平坦にした。この下地圏のビックース製度mな300~ 400であった。

次に、平板マグネトロンx.f.スパッタリング装 設を用い、下記条件にて下地層上にNを含むCo合 金薄膜を形成した。

初期 排気 1 ~ 2 × 1 0 ^{- 4} Torr 全雰囲気 (Ar + N₂) 1 0 ~ 1 5 sTorr 雰囲気中 N₂ ガス濃度

(全圧に対するNa分圧の%) 0~70% ぬしまわ 1kM

投入電力

強膝形成速度

ターゲット組成 Co-Ru(Ti, Hf)

(目標とする薄膜の組成に一致させる。 例えば、Co/fi=90/10(at%)

の薄膜を形成する場合には、Co 9 0 at%。 Til 0 at%のターゲットを用いる。)

投資 108 mm 108 mm

1 0 0 ~ 3 0 0 A/min.

膜 厚 700 A 基板温度 70 °C

この腹形成処理後、真空中にて320~350 でで1~3時間熱処理を行い、整案を放出させた。 この磁性腺からは、CoM、CoOがX級的には検出 されなかった。その後、カーボン保護機を500 板厚さとなるようスパッタリングして形成し、磁 気配接媒体とした。 この磁気記録媒体の磁気特性を上記以外の条件 と共に第1表に示す。

この磁気記録媒体を60℃の温度で30~90%の相対 構度中に2週間露した後の磁気特性を第 2表に示す。第2表のサンプル版の各々は第1表 のものに対応している。

第1表及び第2表でサンアル№1~7は本発明の実施例で、サンブル№8~12は比較例である。 №1~7はいずれも環境試験の用後で挺気特性にはとんど差がなく、耐食性が向上していることがかる。第1表に (002) 一面のX網回折強度と (100) 面のX網回折強度と (100) 面のX網回折強度との比、即ち1(002) / 1 (100) で定職されるR様も示してあるが、本発明のものはいずれも3以下で、面内にC輪が配向していることが明らかである。比較別の№8~12は上の環境試験で特性が劣化した。また、80を2 2at%を機長な会んでいる他 10は4 n Hz が低い。

36	1	妻

Г	Pière	化	性	路 粗	脓	スパックリ	ング条件	25500	条件	御娘の主体的	Rift		蓝 気 特	性	然短點網沖 N含有量
Pia 研撃後 の開算 (μa)		8u含有量 (原子X)	Ti合有量 (原子2)	別合有量 (原子の	全压力 (aforr)	Na 分至 (%)	温度 (℃)	時間 (hr)	結晶粒径 (A)	Rig	lic (0e)	4 πHs (00)	5*	OE7%	
1	8	所なし	0.5	6	0	10	7 0	350	1	300-400	0.6	750	16.0	0.91	<1
2	8		10	0	0	12	7 0	340	2	300-400	2.8	620	1 2.4	0.85	<1
3	15		2 2	0	0	18	60	330	3	350-450	3.0	500	7.0	0.83	<1
4	10	7	0	5	0	14	7.5	350	2	250-400	1.7	620	1 2.2	0.90	<1
5	0.1	7	0	12	0	14	8.0	330	1	350-500	2.1	500	10.5	0.70	<1
6	12	1	0	22	0	16	5 5	490	1	350-500	2.3	550	8.1	0.80	<1
7	13		0	0	13	20	50	320	8	200-300	2.2	530	12.0	0.85	<1
8	12		0	0	0	10	8.0	380	1	300-450	4.5	730	16.5	0.78	<1
9	12	7	0.2	0	0	10	8.0	380	1	200-450	2.0	1320	6.9	0.6 2	6
10	12	/	2 3	0	0	15	5 8	350	2	350-400	3.1	620	6.0	0.79	<1
11	10	/	0	4	0	1.5	5 0	330	4	400-500	1.1	710	1 4.6	0.83	1>
12	17	/	0	2 3	0	2 0	5.0	430	2	300-500	3.0	490	8.0	0.74	< 1

第 2 表

	概	気 特	性			
No.	Hc (Oe)	4 π Ms (KG)	s*			
1	780	1 5. 4	0. 9 1			
2	6 1 0	1 2. 5	0.87			
3	505	7. 0	0.83			
4	6 5 0	1 1. 4	0.92			
5	5 2 0	1 0. 1	0. 7 1			
6	5 6 5	7. 9	0.82			
7	5 4 0	1 1. 9	0.86			
8	9 2 0	1 2. 3	0. 9 0			
9	1 4 8 0	5. 6	0.65			
1 0	4 3 5	5. 8	0.80			
1 1	8 9 0	1 1, 7	0.84			
1 2	5 4 0	7. 5	0. 7 5			

(発明の効果)

以上詳述通り、本発明に従えば優れた磁気特性 をもった面内記録に通した磁気記録媒体が得られ る。

代理人 弁理士 髙 石 橋



手続:補正響 町町 単1.3.12 町町 単1.3.12

特許庁長官設 事件の表示 國

昭和60年 特許額 第65532号 発明の名称 組筑記録媒体およびその製造方法 雑正をする者

事件との関係 特許出願人 住所 東京都千代田区丸ノ内ニ丁目1番2月

名称 (508) 日立金國株式会社 代表者 松 舒 治 二

代 理 人

住所 現京都千代田庭以の内工丁目 1 番 2 号 日 立 金 掲 装 式 会 社 カ

超額 涼京 284-4642

氏名 (3001) 弁理士 高 石 縞 馬 (3001) 弁理士 高 石 縞 馬 (3001) 新理士 高 石 縞 馬 (3001) 日本 (300

2F 1 55

Na		磁	磁性膜组成		スパッタ	ング条件	总例理条件		総額の主体的 格 高 拉 径	R値	磁気特性			熱地致緩中 N 含 有 質	
ING.	の規算		和合有量 (原子2)	Ti合有量 原子X)	HF含有量 (原子20	全圧力 (elfort)	N ₂ 分圧 (%)	温度 (℃)	時間 (hr)	(A) (A)	Kip	Rc (0e)	4 mHz (NG)	s-	原子%
1	8	Niなし	6.5	0	0	10	7 6	350	1	300-400	0.6	750	16	0.91	<1
2	8		10	0	0	1 2	70	3 4 0	2	300-400	2.8	620	12	6.85	<1
3	15	\overline{Z}	2 2	0	0	18	60	330	3	350-450	3.0	500	8	0.83	<1
4	10	7	0	5	0	14	75	350	2	250-400	1.7	620	13	0.90	<1
5	10	7	0	1 2	0	14	80	330	1	350-500	2.1	500	11	0.70	<1
6	12	/	0	2 2	0	16	5 5	490	1	350-500	2.3	550	9	0.80	<1
7	1.3		0	0	1 3	20	50	320	8	200-300	2.2	530	11	0.85	<1
8	12		0	0	0	10	8 0	380	1	300-450	4.5	730	16	0.78	<1
9	12		0.2	0	0	10	8.6	380	1	200-450	2.0	1320	6.9	0.62	5
10	12		2 3	0	0	15	50	350	2	350-400	3.1	420	8	0.79	<1
11	10		0	4	0	15	50	330	4	400-500	LI	710	13	0.83	<1
12	17		6	2 3	0	20	5 0	430	2	300-500	3.0	490	9	0.74	<1